007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Abstract (Basic): JP 61280295 A

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is (substd.) alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl, arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd. from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria yeast and fungi. Bacteria include Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660), Bacillus subtillis SANK 76759 (IAM 1069), Chrombacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532), Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533), and Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232), Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683), Pichia farinosa SANK 58062 (LAM 4303), Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001), Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932), and Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142) Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259), and Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 280295

(1) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)12月10日

41/00 C 12 P 12 P 12 R 41/00 1:01) //(C C 12 R (C 12 P 41/00 12 R

7823-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

光学活性アゼチジノン誘導体の製法 60発明の名称

> ②特 頤 昭60-121479

23出 頤 昭60(1985)6月6日

井 79発明 者 @発 明 者 岩 野 雄次 敦 79発明 者 内 藤 俊 一 越 ⑫発 明 者 宮 三共株式会社 ①出 願 人 弁理士 樫出 庄治 70代 理 人

1:645)

東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

1. 発明の名称

光学活性アゼチジノン誘導体の製法

2 特許請求の範囲

一般式

〔式中, R¹ は置換基を有してもよいアシル基、 を示し、R²は置換蓋を有してもよいアルキル基、 アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ア ルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アリー ルチオ苺、もしくはアリールスルホニル基、ま たはアシルオキシ基を、R⁵は水素原子または窒 素原子の保護基を示す。 〕を有する化合物 (de 体)を微生物又は酵素を利用して選択的に加水 分解し一般式

〔式中、R2およびR3は前述したものと同意義 を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くこ とを特徴とするβーラクタム化合物の製法。

3 発明の詳細な説明

本発明は光学不活性な3-(1-アシルオキ シエチル)-2-アゼチジノン誘導体(dl体) を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な 3 - (1 -ヒドロキシエチル) - 2 - アゼチジノ ン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3-(1 ーヒドロキシエチル)ー 2 ーアゼチジノン誘導 体は抗菌活性を有するカルバペネム及びペネム 誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性なる一(1ーヒドロキシエチル)ー 2 - アゼチジノン誘導体の製法に関しては種々 知られているが、いずれも工程数が多く反応操 作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られ る dl -3-(1-アシルオキシエチル)-2-アセチジノン(I)を微生物ないしは酵素を利用し て選択的に加水分解し光学活性な3-(1-ヒ

ドロキシエチル)ー 2 ー アゼチ ジノン ② が 効率 よく得られることを見い出し本発明を完成した。 一般式

意義を示す。)などである。)、-SR4 (式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、-CONR⁶R⁷ (式中、R⁶ およびR⁷は、同一もしくは異なる水 **岩原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、** プロピル、プチル、もしくはtーブチルなど)、 シクロヘキシル、もしくはペンジルなどである。) -OR⁸基(式中、R⁸は、水素原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルな ど)もしくはアシル為(たとえばアセチル、ブ ロピオニル、ブチリル、もしくはペンゾイルな ど)などである)、もしくは-COR9 菇(式中、 R⁹はメチル、エチル、もしくはフェニルなどで ある)、などである〕、健換基を有してもよい アルケニル葢〔たとえばビニル、アリル、もし くはプテニルであつて以下に示す同一もしくは 異なる置後基を1~3個有してもよい。その置 換基は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、ブチル、イソプロピル、もしくはも ープチルなど)、-CO₂R⁴ 蒸(式中R⁴は前述した ものと同意袋を示す)、-OOSR5兹(式中R5は、

中R⁴は、水岩原子、アルキル菇(たとえばメチ ル、エチル、プロピル、プチル、イソプロピル、 もしくはヒープチルなどである。)。健災基を 有してもよいフェニル基(その量換基は、メチ ル、エチル、プロピル、メトキシ、メチルメル カプト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗累、 塩素もしくは臭素などである。)、もしくは置 換蓋を有してもよいペンジル基(その置換基は、 メトキシ、メチルメルカプト、メチル、エチル、 プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗 素、塩素もしくは臭素などである。)などであ る。)、ハロゲン原子(たとえば、弗衆、塩素、 もしくは臭素などである。)、-cosr5基(式中、 R⁵は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピルなどである。)、催换器を有してもよ いフエニル基(その世換基は、先に述べたR4が 置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同 意義を示す。)、もしくは置換蓋を有してもよ いペンジル基(その置換基は、先に述べたロ゚が **道換基を有してもよいペンジル基の置換基と同**

前述したものと同意幾を示す)、-SR⁴基(式中 R⁴は、前述したものと同意幾を示す。)、-OR⁸ 茜(式中R⁸は、前述したものと同意發を示す。)、 もしくは遺換基を有してもよいフェニル基(そ の置換基は、先に述べた感が遺換基を有しても よいフェニル基の農換基と同意義を示す)など である〕、置換基を有してもよいアルキニル基 〔たとえばエチニル、もしくはブロパルギル基 であつて以下に示す同一もしくは異なる覚集基 を1~3個有してもよい。その罹機基はアルキ ル墓(たとえばメチル、エチル、プロピル、プ チル、イソプロピル、もしくは t ープチルなど)、 -CO₂ R⁴ 蒸(式中 R⁴ は、前述した R⁴ と同意維を示 す)、-008R5基(式中R5は、前述したR5と同意 義を示す。)、-SR⁴茲(式中R⁴は、前述したR⁴ と同意義を示す。)-OR8基(式中R8は、前述し たR8と同意義を示す。)、もしくは懺換益を有 してもよいフェニル基(その貨換基は、先に述 べたn4が競換基を有してもよいフェニル基の鍵 換基と同意鏡を示す)などである〕、世換基を

有してもよいフェニル巷(以下に示す同一もし くは異なる厳換基を1~3個有してもよい。そ の世換基は、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはイソプロピルなど)、 アルコキシ基(たとえばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、プトキシ、もしくはもープトキシ など)、ハロゲン(たとえば弗素、塩素、もし くは臭素など)、ニトロ、シアノ、アセチル、 アセトキシ、もしくは水酸基などである)、ア ルキルチオ葢 --9R9(式中R9は、メチル、エチル、 プロピル、プチル、イソプロピル、もしくはょ ープチルなど)、アルキルスルホニル基-802R9 (式中R⁹は、前述したR⁹と同意義を示す。)、 憧 換 基を有してもよいフェニルチオ基(以下に 示す同一もしくは異なる置換基を1~3個有し てもよい。その鼠換蒸は、アルキル基(たとえ はメチル、エチル、プロピル、もしくはイソブ ロビルなど)、アルコキシ基(たとえばメトキ シ、エトキシ、ブロポキシ、プトキシ、もしく はtープトキシなど)、ハロゲン(たとえば弗

業、塩塩、もしくは臭異など)、ニトロ、シア ノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水収差な どである。)、解換葢を有してもよいフェニル スルホニル茶(その懺換基は、上述した関換基 を有してもよいフエニルチオ基の置換基と同意 義を示す。)、またはアシルオキシ基、-000R¹⁰ (式中 R¹⁰ は、 炭素数 1~10個の健療基を有し てもよいアルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブ チル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど)、 その置換基は炭素数1~5個のアルキル基(た とえば、メチル、エチル、ブロピル、プチル、 ベンチル、イソプロピル、もしくはt-プチル など))、鼠換基を有してもよいフェニル蒸(そ の置換基は、先に述べたR4が置換基を有しても よいフェニル基の遺換基と同意發を示す。)、 もしくは健換薪を有してもよいペンジル基(そ の健換基は、先に述べたR4が健換基を有しても よいペンジル基の憧損基と同意銭を示す。)な どである。)などである。

R3は、水素原子または窒素原子の保護基でた とえばシリル蕗(たとえばトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリフエニルシリル、t-プチルジメチルシリル、もしくはヒープトキシ ジフエニルシリルなど)、置換基を有してもよ いアルキル基(たとえばメチル、エチル、ブロ ピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、もしくは ヘプチルなどであつて、以下に示す同一もしく は異なる懺換基を1~3個有してもよい。その **健換菇は、アルキル葢(たとえば、メチル、エ** チル、プロピル、イソプロピル、ブチル、もし くはィープチルなど)、 CO2R4 基(式中R4は、前 述したものと同意袋を示す)、-OR¹塩(式中R¹¹ は水素原子、アルキル族(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはプチルなど)、健狭 基を有してもよいペンジル茜(その貴換基は、 先に述べたB4が置換基を有してもよいペンジル 茜の醴换基と同意袋を示す。)などである。)、 置換基を有してもよいフェニル装(その置換基 は、先に述べたがが置換基を有してもよいフェ

ニル基の世換蒸と同意幾を示す。)、もしくは **置換基を有してもよいペンジル基(その置換基** は、先に述べたR4が置换基を有してもよいペン ジル基の遺換基と同意袋を示す。)】、遺換基 を有してもよいアルケニル葢((たとえば、ビ ニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す 同一もしくは異なる1~3個の置換基を有して もよい。その世換益は、アルキル基(たとえば、 メチル、エチル、プロピル、もしくはブチルな ど)、置換基を有してもよいフェニル基(その 道換菸は先に述べたR⁴が置換基を有してもよい フェニル基の惟換基と同意殺を示す。)、もし くは -CO2 R4 基(式中R4 は、前述したものと同意 錢を示す。))、 骰換 慕を有してもよいフェニ ル茜、(その置換葢は、先に述べたR⁴が燈換菘 を有していてもよいフェニル基の健換基と同意 我であつて、同一もしくは異なる 1 ~ 3 個のこ れらの俊換基を有してもよい。)、置換基を有 してもよいペンジル基(その置換基は、先に述 ぺたぴが世換菇を有してもよいペンジル基の筐

後巻と同意義であつて、同一もしくは異なる 1 ~ 3 個のこれらの健集基を有してもよいシクロアルキル あしくは世典 芸を有してもよいシクロアルキル あくたとえばシクロペンチル、もしくはシクロヘキシルなどであつて、その置換基は先述した R³ が程素原子の保護基である場合の健集基を有してもよいアルキル基の置換基と同意幾を示す)などである〕などである。

一般式(1)を有する化合物のうち好適化合物はR¹が煅換基を有してもよいアシル基(たとりルボルミル、アセチル、ガロピオニル、アイカーをしてもかってあっている。その微換基は「ハキルオキン(メチルオキンに大力をである。では一では、ステルオキンに、ステルオキンに、ステルオキンに、ステルカーで、ステムをでは、ステルカーで、ステムをでは、ステルカーで、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムをでは、ステムを表して、ステムを表しを表して、ス

とができる。

この目的達成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のごとくである。

(細菌)

Arthrobacter simplex SANK 73560 (LAM 1660)

Bacillus subtilis SANK 76759 (LAM 1069)

Ohromobacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532)

Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533)

Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535)

(酵母)

Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232)

Oandida albicans SANK 50169 (IFO 0683)

Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)

Pichia terricola SANK 51684 (PERM 8001)

Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932)

Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512)

〔 糸状菌〕

Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO 9142)

Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259)

を有してもよいアルキニル基であつて、その俊 換基は -SR4 悲(式中、R4 は前述したものと同意 したものと同意義を示す。)、アルキルスルホ ニル基-802R9(式中、R9は前述したものと同意 袋を示す)、筐挟基を有してもよいフェニルス ルホニル基、もしくはアシルオキシ基 -OCOR10 (式中、R¹⁰は前述したものと同意義を示す。) などであり、R3が水素原子、遺換基を有するア ルキル基であつてその健換基が -00g R⁴ 蒸(式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、アルキ ル基、もしくは OR11 基(式中、R11 は前述したも のと同意義を示す。)、置換葢を有してもよい アルケニル基であつてその置換基はアルキル基、 もしくは-CO2R4基(式中R4は前述したものと同 意義を示す)、嵐換基を有してもよいフェニル 基、もしくは置換基を有してもよいペンジル基 などである。

本発明の不斉加水分解に供試される微生物ないし酵素は、数多い成書と経験とにより選ぶこ

Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、 次に示すA 法およびB 法に大別できる。

A法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該選件を接種し、1~2日間培養(通常は回転扱とう培養一往復扱とう培養でも可一)の後、旺盛な発育のみられる時期に20~150 呀%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒 0.5~20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

例えば、グルコース2%、ポリペプトン1%、 酵母エキス0.1%の各選度で水道水100 配に溶か し、500 配三角フラスコに分注し、120 ℃、15 ℓbs、にて20分間高圧殺菌する。冷却後、菌を 同一培地で3日間培養した培養液を3 配接種し、 28℃にて回転振とうする。1日後、旺盛な生育 のみられる時期に、基質を適当量、適当な水砕 性容媒に溶かした液を加え、2日間培養を続け る。微生物反応終了時のHは細菌でH 7.8~8.9、 酵母あるいは糸状菌でpH 4.8~5.7である。培養液 を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

B法一供試微生物が良好な生育を引起を接受し、2~4月日間でもの地に当該選妹を接受し、2~4日日養でもの地では接受し、2~4日日養でもの地では接受した。2年後にはなり、2年のの地ではない。25~2時間では、1~5~2時間では、1~5~2時間では、1~5~2時間では、1~5~2時間では、1~5~2時間では、1~5~2時間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間でのは、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年間では、1~5~1年では、1年では、1~5~1年では

なお、A法における接種菌体、B法における 虚菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、例 えば市販されている製パン用イーストなどは、 目的造成のために手軽に供試しうるものである。 B 法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

などがあるが、加水分解活性の高い菌体を得る

ラーゼなどであり、これらによる反応では、加

水分解が立体選択的に進行するものが多い。例

えば、エステラーゼ (Carboxylic - ester hydrorase,

BO 3. 1. 1. 1 , 例えばプタ肝臓由来の市販品、PLE)

いて、菌体懸濁液から来る灰雑物が A 法に比べて少なく、従つて目的物質の単離、和製が容易であり、かつ収率が良い。さらに、 A 法の生育関体法では目的とする一次(加水分解)反応に次いで二次反応が起こりやすく、 B 法の関体懸偽法では微生物反応が単純化され、目的物質のみを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト28(湿菌体) を38ショ糖を含む20配の水道水に懸満し、0.5 ~2時間、28℃で回転提とう培養する。ついで 適はの基質をメタノールなどの水谷性溶媒に溶 かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始 後1~2日間、反応の経時変化をTLCで確認し、 蒸質みの認められる場合には薫糖18を追加 し、加水分解反応を終了させる。反応液を酢酸 エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、A法およびB法において微生物の培養に供しうる培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達しうる。これらの培地には天然培地、半合成培地、合成培地

リバーゼ (Triacylglycerol acylkydrolase, EC3. 1. 1. 3, 例えば Aspergillus oryzaeまたは Aspergillus niger 由来の市販品)

アミノアシラーゼ (N-Amino-acid aminohydro lase, EO 3. 5. 1. 14,例えば Aspergillus 属の糸状菌より調 製された市販品)

などの酵素である。また、精製されたこれら標品のかわりに、市販品として安価に入手可能な租精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼCは Aspergillus oryzae由来の租酵素標品で、リパーゼを含んでいるので精製標品のリパーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法に比べて培養のための装能や操作が不要であり、反応時に一次(加水分解)反応以外の反応がほとんど起こらず、微生物菌体由来の夾雑物もないため目的物質の抽出精製が容易である点などの利点がある。

例えば、プタ肝臓エステラーゼ(PLE)500 単

位を H 8.0 の緩衝液(例えば燐酸緩衝液)50 m に溶かし、水とよく混和する溶媒(例えばアルコール、ジメチルホルムアミドなど)少量に溶かした適量の基質を添加し、攪拌しながら35℃にて 2~24時間反応させる。反応の経時変化をTLO で確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、粗生物が得られる。

一般式(2) (式中、R² およびR³ は前述したものと同意義を示す)を有する化合物は、以下のようにして得られる一般式(1)を有する化合物をアルコール、アセトンもしくはジメチルホルムアミドに溶かすか、または直接微生物の培地また

式中R¹、R² およびR³ は前述したものと同意幾を示し、X はハロゲン原子などを示す。

化合物 (3) を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシッフの塩基 (4) ができる。これとジケテンの反応により化合物 (5) が得られる。これを選元し化合物 (6) としてこれをアシル化することにより化合物 (1) が得られる。

本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルパペネムへ導くことができる。

Scheme 2

は解案液に添加して、磁生物反応においては A 法もしくは B 法により 1 ~ 4 日間、解素法においては 2 ~ 24時間反応させる。この間、 TLC などにより化合物 (2) への変換を確認する。 適当時間後、 適当な解媒、 例えば酢酸エチル、 エーテルなどの溶媒で抽出し、 抽出物を チル、 クロマトグラフィー、 TLO、 または再結 ジン 5 4 4 6 2 とにより、 目的と する 光学活性な アゼチシノン 5 4 4 4 6 2 を分離精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特顯昭59-265962号に開示された万法により得られる。 すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から 4 工程で(1)が得られる

9 cheme 1

すなわち化合物 ① の水酸基を保護しついてアセチレンのチオフェニル化をすると化合物 (8) が得られる。化合物 (8) の窒素原子の保護基を T Fukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc. 102 2122 (1980)) の方法に従つて除去しついで特開昭 60 - 19763 号の方法により化合物 ② が得られる。化合物 ② からカルパペネム 00 へ導く方法は特開昭 59 - 46265 号及び特開昭 59 - 51286 号に示されている。

つぎに実施例および参考例をあげて本発明を説明する。

奥施例1

$$\frac{(38,48)-1-(4-11+2)-1}{3-[(1R)-1-1+1]-1}$$

$$\frac{f=n-2-7}{2}$$

dl- 3, 4 - トランスー 1 - (4 - メトキシフ エニル) -3α- [(1R*)-1-アセトキシエチル] ー 4 ーエチ=ルー 2 ー アゼチジノン (60 mg) を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303) と伴に B 法により30 ℃ で24時間 撮と 5 培養する。 培養液 を酢酸エチルで抽出して得られる粗生績体 (76 mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1 、 U.V ランブ 検出、 Bf = 0.32) により精製すると目的化合物 21 mg が得られた。

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -135° $(0=1, CHc\ell_5)$

奥施例 2

<u> (3R,4R) −1 − (4 − メトキシフェニル)</u> <u>−3 − ((1R) − ヒドロキシエチル) −4 − エチ</u>

ニルー 2 ー ア ゼ チ ジ ノ ン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシェチル]-4-エチニルー2-アゼチジノン(500 mg)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1063)と伴にA法により28℃で24時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生機体(518 mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1)により精製すると目的化合物 148 mg が得られた。このものをエーテルから再結晶を行つた。

$$[a]_{D}^{24}$$
 -200° (0=1, CHc ℓ_{5})

NNR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 4

(38,48) - 1 - (4-メトキシフェニル) - 3 - [(1R) - ヒドロキシェチル] - 4 - ェチ ニル-2 - アゼチジノン dl-3.4-トランス-1-(1-メトキシフエニル)-3α-[(18*)-1-アセトキシエチル]
-4-エチニルー2-アゼチジノン(60 呵)を
実施例1と同様に反応、処理すると目的化合物
13 呵が得られた。

Rf = 0.32 (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1)
$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 +77° (0=1, OHe ℓ_{3})
mp 96~105°

NMR (CDc ℓ_3) δ ppm : 1.37 (3 H, d, J=6 Hz), 2.55 (1 H, d, J=2 Hz), 3.40 (1 H, dd, J=2, 4 Hz), 3.75 (3 H, s), 3.9~4.4 (1 H, m), 4.45 (1 H, t, J=2 Hz), 6.75~7.6 (4 H, A₂B₂)

(38,48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4 -

エチニルー2ーアゼチジノン

奥施例3

dl-3.4ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル)-3α-〔(1R*)-1ーベンゾイルオキシェチル〕-4ーエチニルー2ーアゼチジノン(120g)を Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142)と伴にA法により28℃で48時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生額体(108g)をシリカゲル薄層クロマトクラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1)により精製すると目的化合物21 収が得られた。

$$\left(\alpha\right)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -87° (0=1, CHc ℓ_{3})

NMRは実施例1で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 5.

(3R , 4R) - 1 - (4 - メトキシフエニル) チニルー2ーアゼチジノン

dl - 3.4 - トランス-1-(4-メトキシフ $x = \nu$) - 3α - [(18^*) - 1 - $< \sim >$ < 1 $< \sim >$ < 1オキシエチル]ー4ーエチニルー2ーアセチジ ノン(128 号)を Bacillus subtilis SANK 76569 (IAM 1089)と伴にA 法により 28 ℃で 36 時 間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出し て得られる粗生版体(219 号)をシリカゲル薄 層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸 エチル= 1/1) により精製すると目的物 18 号 が得られた。このものをエーテルにより再結晶 を行つた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ + 170° (C=1, OHO83)

NMR (CDC 8 5) δppm : 1.24 (3H, d, J=6Hz), して得られる粗生敵体(179 号)をシリカゲル 2.39 (1H, d, J=2Hz), 3.22 (1H, dd. J=2, 5Hz), 3.70 (3H, s), 3.9 ~ 4.4 (1H, m), 3.95 (1H, d, J=15Hz), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, A₂B₂型)

実施例 7.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3 - [(1B) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4 ーエチニルー2ーアゼチジノン

d8 - 3, 4 - トランス-1 - (4 - メトキシ ベンジル)— 3α — { (1R*) — 1 — ホルミルオ キシエチル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノ ン (188 🕶) を Pichia farinosa SANK 58062 (IAN 4303)と伴にB法により 28 ℃で 48 時 間嵌とう培養する。培養液を酢酸エチルで曲出

128° mр

实施例 6.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシベンジル) ーエチニルー2ーアゼチジノン

dl - 3, 4 - トランス-1-(4-メトキシベ ングル) $-3\alpha - \{(1R^*) - 1 - ベンゾイル$ オキシエチル] - 4 - エチニル- 2 - アゼチジ ノン(80 m) を Bacillus subtilis SANK 76759 と伴に A 法により 28 とで 48 時間振とう培養す る。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗 生績体(164 号)をシリカゲル専順クロマトグ ラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1, UV ランブ検出。 Ri=Q22)により稍製すると目 的化合物 10 甲が得られた。

 $(\alpha)_{0}^{25}$ -19.5° (0=1, OHO ℓ_{3})

薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢 酸エチルニ 1/1) により精製すると 目的化合 物 13 甲が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -8 $^{\circ}$ $(0=1, CHC \ell_{3})$ 致した。

寒施例 8.

- 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル)- 4 ーエチニルー2-アゼチジノン

dl - 3.4 - トランス- 1 - (4 -メトキシフ エニル) - 3α - [(1R*) - 1 -ホルミルオキ シエチル]ー4ーエチニルー2ーアセチジノン (38 m) & Pichia fariuosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴にB法により 28 ℃で 48 時間 撮と う培養する。培養液を実施例1と同様に処理す ると目的化合物 5 号が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24^{\circ}} - 120^{\circ} (C=0.5, OHOls)$

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれとー 致した。

実施例 9...

(38, 48) - 1 - (4 -メトキシベンジル) 4 ーエチニルー 2 ーアゼチジノン

dl - 3, 4 - トランス- 1 - (4- メトキシベ $\nu \not \ni \nu$) - 3α - [($1B^*$) - 1 - T τ + τ τ チル〕- 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン (31 ♥)を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303) と伴に A 法により 28 ℃で 48 時間培養する。培 發液を実施例 6 と同様に処理すると目的化合物 4 切が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -16° (0=0.4, OHO ℓ_{5})

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -123° (C=1, CHC ℓ_{5}) \sim 2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, J=8 Hz), 4.75 (1H, d, J=2.5 Hz), 6.6 ~ 7.6 (9H, m)

実施例 11.

(38, 48)-1-(4-メトキシベンジル) - 3 [(1B) - 1 -ヒドロキシエチル] - 4 - フエニルチオエチニルー2-アゼチジノン

dl - 3.4 - トランス-1-(4-メトキシ ルオキシエチル] ー 4 ー フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン(160 m)を Bacillus Subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に1日 おきに1%のブルコースを添加しながらA法に

致した。

爽施例 10.

· 3 - [(1B) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4 ーフエニルチオエチニルー2ーアゼチジノン

dl - 3.4 - 1 - 5 y x - 1 - (4 - x 1 + 2) エニル) $-3\alpha-[(1R^*)-1-ベンゾイルオ$ キシエチル]ー4ーフエニルチオエチニルー2 ーアゼチジノン (110 9) を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069) と伴に A 法により 28 ℃で3日間培養する。 培養液を酢酸エチル で抽出して得られる粗生 微体(138 平)をシリ カゲル薄脂クロマトグラフィー(シクロヘキサ ン/酢酸エチル= 1/1, Rf=Q5) により精製 すると目的化合物 22 町が得られた。

より 28 ℃で 4 日間培養する。培養液を 酢酸エ NMR (ODCl3) 8_{ppm}: 1.35 (3H, d, J=6Hz), チルで抽出して得られる粗生敲体(92 mg)を シリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘ キサン/酢酸エチル= 1/1 , UV ランブ検出, . Rf = 0.4) により精製すると目的化合物 13 m が 得られた。

> $(a)_{D}^{24}$ -54° (0=1, CHO ℓ_3) NNR (ODO ℓ_3) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6.5 Hz), ~ 24 (1H, S), 3.71 (3H, S), 3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz), 4.07 (1H, d, $J=15\,Hz$), 4.60 (1H, d, J=15Hz), $4.0 \sim 4.3$ (1H, m), 4.28 (1H, d,

J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

突施例 12

 $(3R, 4R) - 1 - 7 \eta \nu - 3 - [(18) -$ ヒドロキシエチル〕-4-フェニルチオエチニ ルー2ーアゼチジノン

dl-3、4-h ランスー1ーアリルー 3α ー $((1R^*)-1-ペンゾイルオキシエチル)-4-フェニルテオエチニルー2ーアゼチジノン <math>(520$ 写)を Bacillus subtilia SANK 76759 (IAM 1089) と伴に A 法により 28 とで 3 日間 培養する。培養液を酢釵エチルで抽出して得られる租生液体 (250 写)をシリカゲル薄脳クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル = 1/1, $B_f = 0.4$)により精製すると 目的化合物 43 可が得られた。

実施例 13.

(3B, 4B)-1-ベンツヒドリル-3-[(18)-ヒドロキシエチル]-4- エチニ ル-2-アゼチジノン

- 2 - アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1- ペンツヒドリル-3α-[(1R*)-1-ペンゾイルオキシ エチル]-4-エチニルアゼチジノン(40 平)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に 28 でで3日間培養する。 培養液を実施例13と阿根に処理すると目的化合物10 平が得られた。

 $(\alpha)_D^{24}$ ° -52° $(0=1,0H0 l_5)$ NMR は 参考例 6 で 得られた 8* 化合物 のそれと一致した。

実施例 15.

 $d\ell - 3.4 - h$ ランスー 1 - ベンツヒドリル $- 3\alpha - ((1R*) - ベンゾイルオキシエチル]$ - 4 - x チェル - 2 - T ゼチジノン(90 写) を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAN 1089) と伴に A 法により 28 とで 3 日間 召奏する。 培養 液を能 曜 エテルで抽出して 得られる 租生 複体 (110 写)を シリカゲル 海僧 クロマトグラフィー(シクロヘキサン/ 酢酸エチル = 1/1, R f $\div 0.35$) により 精製すると 目的 化合物 9.4 可 が 得られた。

寒施例 14

d8-3.4-トランス-1-ベンツヒドリルー
3α-[(1R*)-1-ベンゾイルオキンエテル]
-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノ
ン(160 m)を実施例13と同様に培養。 処理
すると目的化合物 6.5 mが得られた。

奥施例 18.

3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニ ル·) - 3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-カルボキシメチル-2-アゼチジノン

フェニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジ

ノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシェチル)-4-フェニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジノン26 町を Bacillus subtilis BANK 76759 と伴にA法により36 時間 培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生凝体25 町をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1, Rf=
0.4, UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物5 町が得られた。

突施例19

(38 , 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - ((1R) - 1 - ヒドロキシエチル) -

4 ーエチニルー 2 ーアゼチジノン

dl-3,4-h ランスー1ー (4-J) トキシフェニル) $-3a-(1-\alpha)$ ングイルオキシエチル) -4- カルボキシメチルー 2- 丁ゼチジノン 80 呵を N 、 N- ジメチルホルム T ミド中、炭酸水業ナトリウムの存在下ペンジルブロマイドと常法に従つて反応、処理するとペンジルエステル体 90 呵が得られる。この化合物 90 呵を Bacillus subtilia SANK 78759 と伴に A 法により培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生 減体(98 呵)を シリカゲル 存储クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1、 R_f 中0.5 、 UV ランプ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 20 呵が得られた。 実施例 18.

3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニ ル)-3a-(1-ヒドロキシエチル)-4-

 $T \ge J T シラーゼ (N-Acylaminoacid$ aminohydrolase BO 3.5.1.14) 500 単位を $5\mu q/\ell l$ の塩化コパルトを含む蒸留水またはリン酸緩衝液 (PH T.0) 50 ℓl に溶かす。これに ℓl ℓ

 $(\alpha)_{0}^{22}$ -40° $(0=1, 0HOl_{5})$

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

寒施例 20.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

- 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] -

4-エチニルー2-アゼチジノン

 $(\alpha)_{D}^{22}$ -85° (0=1, OHO ℓ_{5})

NMR は 実施 例 1 で 得られた 化 合物 の それと 一致 した。

4.24 (1H, d, J=2Hz), 4.54 (1H, t, J=2Hz), 4.95 \sim 6.15 (3H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1760 , 1712 , 2110 参考例 2

dl-1-ベンツヒドリル-3-アセチル-4-エチニル-2-アセチジノン

プロパルギルアルデヒド 1 g を無水ベンゼン
20 ml 化溶解し、 2.82 g のベンツヒドリルアミ
ン及び無水硫酸マグネシウム 2 g を加え 20 分
間撹拌。 ろ過後、溶媒を留去し、 残産を無水塩
化メチレン 30 ml に溶解し、 1.57 g のイミタゾ
ールを加え選素等囲気下 - 20 でに冷却する。
ついで 1.76 ml のジケテンを - 20°~ - 10 で で加
え、 ゆつくりと反応 温度を 15 でとする (約 1.5
時間)。 20 ml の塩化メチレンを加え、 反応 液
を水洗し、 油出液を無水硫酸マグネシウムにて

参考例 1.

dl-1-7111-3-7+71-4- 17

ブロバルギル アルデヒド 1 g を塩化メチレン 20 ml に容解し、 0.87 ml のアリルアミン 及び無水硫酸マグネシウム 4 g を加え、 20 ℃, 20 分間 提择。 ろ過後、 ろ液にイミダゾール 1.56 g を加えて、 窒素 雰囲気下 - 20 ℃ とし、ついでジケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約1.5 時間かけて反応温度を20 ℃にする。反応液を水洗し、無水硫段マグネシウムにて乾燥。 溶媒留去後、残瘡をシリカゲルラピット・クロマトグラフィー(塩化メチ.レン)に付し、Rf=0.4 辺の目的化合物 691号を得た。

B_p 95 ~ 105°/0.03 mm Hg (油裕温度)

NMR (ODOℓ₅) δ: 228 (3H, s), 256

(1H, d, J=2Hz), 23 ~ 4.3 (2H),

英操。容媒留去後、残渣をシリカゲル ラビットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢碶エチル=3:1)により精製すると目的化合物 3.2 g が得られた。

Rf=0.35 (シクロヘキサン:酢酸エチルニ 2:1)

NMR (GDO& 5) & : 2.21 (3H, s), 2.32 (1H, d, J=2Hz), 4.22 (1H, J=2Hz), 4.45 (1H, t, J=2Hz), 5.86 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 2120, 1760, 1720 参考例 3.

 $\frac{d\ell - 3, 4 - k - 5 \times 2 - 1 - T \cdot 1 \cdot N - 3\alpha - 1}{(1 - k \cdot 1 - k \cdot 2 \times 5 \times N) - 4 - k \cdot 5 \times 5 \times 1}$

dl-1-アリルー3-アセチルー4-エチ

NMR (CDC ℓ_3) δ : 1.25 (1.25H, d, J=6.5), 1.29 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.45 (1H, m), 3.0 \sim 3.8 (4H, m), 3.8 \sim 4.3 (3H, m), 6.1 (3H, m),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から $R^*/S^* = 1/1.4$ であることが明らかとなつた。

なお本反応を NaBH4 の代りに K ーセレクトライドを用いても间様な結果が得られた。 参考例 4.

参考例 5.

ヘキサメチルジッラザン 626 町をテトラヒドロフラン 10 町に密解し、氷冷下 n ーブチルリチウムヘキサン核 (1.62 m モル/ ml) 24 町 を加える。そのま」 30 分間 撹拌後 - 78 ℃に 冷却する。この溶液に参考例 4 で合成したペンソイル体 (R*, s* のまざり) 917 町の 10 町テトラヒドロフラン溶液を加え、質に - 78 ℃にて一時間撹拌する。ついで、 J. Am. Chem. Soc., 93, 4405 (1977) の方法で合成した フェニルペンゼ

参考例 3 により得た 9*: R* = 1.4: 1 の混合物のアルコール体 800 町を 20 配の 無水テトラヒドロフランに俗解し、トリフェニルホスフィン 234 9 及び安息香酸 1 9 を加える。この容液に室温にてアソジカルボン酸ジェチル 933 町を加え、そのま 2 30 分間 攪拌。酢酸エチルを加え水洗 2 回、 MgSO4 にて乾燥。 溶媒留去後シリカゲル ラビットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 5: 1)により精製すると目的化合物 917 町が得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.50 (1.25H, d, J=6.5Hz), 1.54 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.54 (1H), 3.3 ~ 3.8 (3H, m), 3.9 ~ 4.4 (3H, m), 4.9 ~ 6.1 (3H, m), 7.2 ~ 7.6 (3H, m), 7.8 ~ 8.1 (2H, m)

NMR の 1.50 と 1.54 のシグナルの比から R*/8* =1/1.4 であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート(Ø 8 SO₂ Ø) 972 PP の 10 II テトラヒドロフラン溶液を加える。 - 78 ℃ にて一時間 撹拌、酢酸エチルを加えついて塩化 アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出 後、抽出液を適和食塩水にて水洗。 Mg SO₄ にて乾燥、溶媒留去後シリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1)により糟製し目的の R* 体 520 PP および S* 体 200 PP が得られた。

R* 体:油状物質、Rf = 0.23 (塩化メチレン)
NMR (ODCl₃) δ:1.52 (CH₃, d, J=6.5Hz),
3.54 (1H, d, d, J=6.5, 2.5Hz), 3.6 ~
4.4 (2H, m), 4.51 (1H, d, J=2.5Hz),
5.0 ~ 6.0 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m),
7.9 ~ 8.2 (2H, m)
IR (Liquid) cm⁻¹: 1760, 1720
S* 体:mp70 ~ 1 で Rf = 0.31 (塩化メチ

 $\nu > 1$ NMR (ODC8₃) δ : 1.55 (CH₃, d, J=8.5Hz),

 $3.3 \sim 4.1$ (3H, m), 4.29 (1H, d, J=

25Hz), 4.9 ~ 6.1 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m), 7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 1760, 1720

谷考例 6.

- 3α- [(18*) - 1 - ヒドロキシエチル) -4 - エチニルー2-アゼチジノン

お考例2のdℓ-1-ペンツヒドリル -3-アセチルー4ーエチニルー2ーアゼチジノン 1.8 9 を 30 11 のメタノールに容解し、-20 で にて NaBH』 250 mを加え同温にて 5 分間 撹拌。 希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸 エチル抽出。水洗後、 MgSO』にて乾燥。 容供留 去後、シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1)により 精製すると目的化合物 1.7 9 が得られた。

参考例 6 で得た R* 及び S* のまざりのアルコ ール体19をピリジン5×及び無水酢酸5×1に 容解し 15 時間放復。酢酸エチルエステルを 加 え、希塩飲水、及び飽和食塩水にて洗滌後、浴 棋留去。改造をシリカゲルラピットクロマトグ ラフィー(塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1) 参考例 8. により精製すると目的の S* 体 400 m および R* 体 250 おが 得られた。

s* 体: mp123°,

Rf=0.64 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.35 (3H, d, J=8Hz), 1.88 (CH_3 , s), 2.40 (1H, d, $J=2H\epsilon$), 3.40 (1H, t, J=2.5Hz), 3.74 (1H, t, J=2.5Hz), 5.13 (1H, dq, J=6.5, 3Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s) IR (Nujol) cm^{-1} : 1770, 1735, 1600

R*体:油状物

これをジェチルエーテルから再結晶すると目 的化合物 600 中が結晶として得られた。

mp 105°

NMR (CDC ℓ_3) δ : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 2.32 (1H, d, J=25Hz), 3.26 (1H, dd, $J=5,\ 2.5\,Hz$) , 3.89 (1H, 1, $J=2.5\,Hz$) , 3.8 ~ 4.2 (1H, m), 5.93 (1H, s), $7.1 \sim 7.4 (10H, m)$

多考例 7.

d# - 3 4 - トランス-1 - ベンツヒドリル - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル] - 1 - エチニルー2-アゼチジノンおよび d8 - 3. 4 ートランスー1ーペンツヒドリルー 3α – [(18*) - 1 - アセトキシエチル] - 4 - エチニ ルー2ーアゼチジノン

1.92 (3H, s), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.36 (1H, dd, J=2.5, 5.5Hz), 4.01 (1H, t, J=2Hz), 5.14 (1H, q, J=5.5 Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s) IR (Liq.) cm⁻¹: 1770, 1740

d1 - 3, 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1R*) - 1 - ペンソイルオキシ エ チル] - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノンおよ び dl - 3.4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(18*) - 1 - ベンゾイルオキシエ チル]-4-エチニル-2-アセチジノン

谷岑例 8 で得た 592 ののアルコール体(R* Rf=0.45 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1) 及び 3* のまざり)を、 10 fl のテトラヒドロフ NMR (ODOl3) ð: 1.30 (3H, d, J=6Hz), タンに容解し、1.05 gの トリフェニルホスフィ

ン及び 440 の の 安息 香 段を 加える。

この容液に氷冷下アゾジカルボン餃ジェチル417 甲を加え、氷冷剤をとりのぞきそのまと10 分間提祥。酢餃エチルを加え、水洗 3 回。MgSO4 にて乾燥後容媒留去し、残渣をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1) により精製すると目的の R* 体 348 甲および S* 体 117 甲が得られた。

R* 体: mp 111°

NMR (ODO\$\(\delta \) \(\delta \) : 1.45 (3H, d, J=6Hz), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, dd, J=2.5 及び 6Hz), 4.15 (1H, t, J=2Hz), 5.41 (1H, q, J=6Hz), 5.94 (1H, s), 7.1 \sim 7.5 (13H, m), 7.7 \sim 7.95 (2H, m)

s*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.50 (3H, d, J=6Hz), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=25Hz), 3.86 (1H, t, J=25Hz),

参考例 8 で合成した R* のベンゾイル体 348 m のテトラヒドロフラン溶液を加える。 1 時間 -78 とで撹拌後 270 mの フェニルベンゼンチオ スルホネートを加え、 -78 とにて 30 分撹拌後、 酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加 える。有機層を水洗後 Mg804 にて乾燥。 溶媒留 去後、残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフイ - (シクロヘキサン: 酢酸エチル=5: 1)に より精製すると目的の R* 体 370 m が得られた。 NMR (ODO&3) ð: 1.46 (3H, d, J=6Hz), 3.61 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.42 (1H, d, J=25Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.06 (1H, s), 7.15 ~ 7.7 (13H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liquid) cm⁻¹: 1760, 1720, 1600, 1580 参考例 8 で得られた 8* ベンゾイル体 86 写を 用いて R* ベンゾイル体の場合と同様に反応、 処理すると目的の 8* 体 90 写が得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d, 5.44 (1H, dq, J=6, 2.5 Hz), 5.90 (1H. s), 7.1 ~ 7.5 (13H, m), 7.7 ~ 7.96 (2H, m)

参考例 9.

ヘキサメチルジシラザン 0.22 al を 無水テトラヒドロフラン 10 al に容解し、 0.56 al の n ー ブチルリチウムヘキサン液 (1.62 mモル/al)を加え、30 分間氷冷下撹拌する。 -78 とに冷却し、

J=2.5 Hz), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5 Hz), 6.03 (1H, s), 7.1 ~ 7.6 (18H, m), 7.8 ~ 8.1 (2H, m)

参考例 10.

・参考例 7 で得られた R* 体 82 9 を用いて参考例 9 と同様に反応、処理すると目的の R* 体 95 9 が得られた。

mp 120°

Rf=0.41 (塩化メチレン:酢酸エチルニ 20:1)

NMR (CDO ℓ_3) δ : 1.30 (3H, d, J=6Hz), 1.93 (3H, s), 3.39 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.20 (1H, d, J=2.5Hz), 5.16 (1H, q, J=6Hz), 5.97 (1H, m), 7.0 \sim 7.4 (15H, m)

参考例 7 で得られた 8* 体 140 ♥を用いて 参 考例 9 と同様に反応、処理すると目的の 8* 体 110 ♥が得られた。

Rf = 0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1)
NMR (CDCℓ₃) δ: 1.38 (3H, d, J=6Hz),
1.92 (3H, s), 3.45 (1H, t, J=25Hz),
3.99 (1H, d, J=25Hz), 5.15 (1H, d,q
J=6, 3Hz), 5.99 (1H, s), 7.1 ~ 7.5
(15H, m)

参考例 11.

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu \times \lambda - 1 - (4 - \lambda h \ni \nu)}{7 \times 2 \times \nu - 3\alpha - [(18^*) - 1 - T + h \ni \nu}$ $\frac{\nu \times \nu \times \nu}{\nu \times \nu} - 4 - x + 2 - x$

NMR (CDC ℓ_3) δ : 1.42 (3H, d, J=6.5Hz), 2.0 (CH₅, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz), 3.57 (1H, dd, J=5, 2.5Hz), 3.76 (3H, s), 4.31 (1H, t, J=2.5Hz), 5.30 (1H, dq, J=6.5, 5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, A_2B_2 型)

R* 体: Rf = 0.26 (塩化メチレン)

NMR (CDCl₃) &: 1.40 (3H, d, J=6.5Hz),

20 (3H, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz),

3.45 (1H, dd, J=6.5, 2Hz), 3.76 (3H,

s), 4.50 (1H, t, J=2Hz), 5.27 (1H,

q, J=6.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, A₂B₂型)

6.5 円 12.

 $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2 - 1 - (4 - 1 + 2)}{7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2 - 1 - (4 - 1 + 2)}{7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2 - 1 - (4 - 1 + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2 - 1 - (4 - 1 + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3.4 - 19 \times 2}{1 \times 2}$

トキシエチル】- 4 - エチニル- 2 - アゼチジ

CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ OCH₃

参考例 1 および 2 の方法に準じて得られる d & - 3.4 ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル) - 3αー(1ーヒドロキシエチル) - 4ーエチニルー2ーアゼチジノン(特顧昭 59-265962 の参考例 12 に記載) 270 町(8*と 5*の 混合物)をピリジン 300 町及び無水酢蝦 300 町に溶解し 15 時間室温に放置。 氷水にあけ、酢蝦エチルにて抽出。希塩酸水及び水洗後 Mg 804 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(塩化メチレン)により精製すると目的の 5*体 85 町および 8*体 180 町 が得られた。

8*体:Rf=0.34 (塩化メチレン)

参考例 1 および 2 の方法に準じて得られる deー3.4 ートランスー1 ー (4 ーメトキシフェニル)ー3αー (1 ーヒドロキシエチル)ー4ーエチニルー2 ーアゼチジノン (特願昭 53-265962号の参考例 12 に記載)を 分別再結晶法および母液のクロマトグラフィーにより精製すると 1s*ーヒドロキシエチル体 (再結晶法)および 1R*ーヒドロキシエチル体 (クロマト法)が得られた。

こ 3 に得られた 18* ーヒドロキシエチル体 570 町を無水テトラヒドロフラン 20 単 に溶解。 更にトリフエニルホスフイン 1.1 9 及び 安息香酸 500 町を加え、氷冷下 700 町のアゾジカルボン酸ジエチルを加える。 琴剤をのぞき、 室温にて 3 時間攪拌。 放圧下容媒を留去し、 残瘡をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロ

ヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1)により精製すると目的の R^* 体 500 町が得られた。

mp 101° (エーテルから再結晶) Rf=0.5 (塩化メチレン)

NMR (CDO\$\delta_5\$) \(\delta\) : 1.55 (3H, d, J=6.5Hz),
2.55 (1H, d, J=2.5Hz), 3.6 (1H, dd,
J=6.5, 2.5Hz), 3.70 (3H, s), 4.6
(1H, t, J=2.5Hz), 5.46 (1H, q, J=6.5Hz), 6.7 \(7.6 \) (7H, m), 7.8 \(\tag{8.0} \) (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 3280, 2140, 1745, 1720, 1608, 1590

18* - ヒドロキシェチル体 500 町を無水塩化メチレン中 25 当量のトリエチルアミン 及び触媒量のジメチルアミノビリジンの存在下 25 当 魚の安息香酸クロリドと 10 時間~ 15 時間反応させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。有機層を希塩酸水にて二度洗滌後、水洗。 MgSO4 にて乾燥後溶媒留去すると目的の 8* 体 500 町が得られた。

で氷冷下 150 ♥のアゾジカルボン俊ジエチル 150 ♥を加える。反応液を室温にて 5 時間視拌後、溶媒留去し残資をシリカゲル薄脂クロマト グラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 2:1。 Rf=0.4) により精 製すると目的化合物 50 ♥が得られた。

mp 79 で (ジェチルエーテルから再結晶)
NMR (ODCl₃) ð: 1.46 (3H, d, J=6.5Hz),
2.54 (1H, d, J=2.5Hz), 3.49 (1H, dd,
J=6.5, 2.5Hz), 3.74 (3H, s), 4.48
(1H, t, J=2.5Hz), 5.38 (1H, q, J=6.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂型),
7.98 (1H, s)

参考例 14.

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシ ベンジル)-3a-(1-ヒドロキシエチル) -4-エチニル-2-アゼチジノン

Rf=0.61 (塩化メチレン)

NMR (ODC ℓ_3) δ : 1.59 (3H, d, J=6.5Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), ~3.7 (1H, 8), 3.70 (3H, s), 4.38 (1H, t, J=2.5Hz), 5.53 (1H, d.q, J=6.5, 3Hz)

参考例13

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 2.1 + 2.7)}{x = n - 3a - ((1R^*) - 1.1 \times 1.1 + 2$

お考例 12 に示した方法で得られる d8 - 3.4 ートランスー1 - (4-メトキシフエニル) -3α-((18*)-1- ヒドロキシエチル] -4-エチニルー2-アセチジノン 100 町をテト ラヒドロフラン3 ml に容解し、ぎ設 70 町 及び トリフエニルホスフイン 230 町を加える。つい

参考例 1 および 2 の方法に準じて合成される d l - 3 4 - トランス- 1 - (4 - メトキシ ベンジル) - 3 - アセチルー 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン (特顧昭 59 - 265962 の 参考例 4 に記載) 460 町をテトラヒドロフラン 6 配及びメタノール 3 配の混合液に容解し、0 でにて NaBH 4 6.0 町を加える。10 分後 酢酸エチルを加え、さらに希塩酸水を加える。有機脳を分離し、水洗後、 Mg3O 4 にて乾燥。 容媒留去後残渣をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1 、 R f ÷ 0.3) により精製すると目的化合物 460 町が得られた。

NMR (CDO8₃) δ : 1.24 (1H, d, J=6.0 Hz), 1.28 (2H, d, J=6.5 Hz), 2.39 (1H, d, J=2Hz), 3.70 (3H, s), 3.2 ~ 3.4 (1H, m), 3.7 ~ 4.2 (2H, m), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, A₂B₂型)

1.24 と 1.28 のシグナルの比から R*/S*=1/2 であることが明らかとなつた。

参考例 15.

 $\frac{d \cdot 4 - 3 \cdot 4 - 1 - 5 \cdot 2 \cdot 2 - 1 - (4 - 3 \cdot 1 + 2)}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2}$

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロマトグラフィーにより、塩化メチレンを展開浴

密鉄留去後投資をシリカゲルラピットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=
10:1)によりR* 体及びS* 体を分離精製すると
R* 体: 570 町が得られた油状物質
Rf = 0.46 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1)
NMR (ODO063) &: 1.45 (3H, d, J=6Hz),
3.54 (1H, dd, J=8, 2.5 Hz), 3.72 (3H,
3), 4.05 (1H, d, J=15 Hz), 4.66 (1H,
d, J=15 Hz), 4.37 (1H, d, J=2 Hz),

供として用いる事により R* を分離することが出来る。

R* 体:

NMR (CDO ℓ_5) δ : 1.43 (CH₅, d, J=6Hz), 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=6, 2Hz), 3.73 (3H, s), 3.8 ~ 4.3 (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.6 ~ 7.6 (7H, m), 7.6 ~ 7.9 (2H, m)

参考例 18.

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 - 1 - (4 - 3 \cdot k + 2)}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$ $\frac{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{n \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$

5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)

S* 体: 180 町が得られた。 mp 85 で (ジェ チルエーテルから再結晶)

NMR (CDO\$\ell_3\$) \$\delta\$: 1.54 (1H, d, J=6Hz), \$\, 3.5 \sim 3.8 (1H, m), 3.74 (3H, s), \$\, 4.0 (1H, d, J=15Hz), 4.72 (1H, d, J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz), \$\, 5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), 6.5 \sim 7.7 (12H, m), 7.75 \sim 8.05 (2H, m)\$\]
IR (Nujol) cm^{-1} : 1755, 1732

参考例 17.

 $\frac{d8-3.4-h \ni \nu z-1-(4-y)++\nu}{2z-\nu)-3a-[(18^*)-1- < \nu y < 1} \\ \nu z+\nu z+\nu)-4-2z-\nu + z+\nu \\ -2-7z+\nu)-4-2z-\nu + z+\nu \\ -2-7z+\nu > 1-(4-y)++\nu > 2z-\nu)-3a- \\ [(18^*)-1-< < \nu y < 1 \nu x+\nu z+\nu)- \\ 4-2z-\nu + z+\nu > 1-2-7z+\nu > 1-2$

Rf=0.4 (塩化メチレン)

参考例 14 で得られた化合物(R* と 3* のま

さり) 440 町を無水テトラヒドロフランに溶解
しトリフェニルホスフイン 890 町及びぎ殴 G.2 町
を加える。氷冷下 354 町のアゾジカルボン酸ジェチルを加え、10 時間室温にて撹拌。 酢酸エチルを加え、有機層を水洗。 MgSO4 にて 乾燥後、溶媒留去。残渣をシリカゲルラピッドクロマトクラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ1:1)により精製すると目的化合物 158 町が得られた。

R_f = 0.33 (塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1)
NMR (CDOℓ₃) δ: 1.35 (3H, d, J=6Hz),
248 (1H, d, J=2Hz), 3.33 (1H, dd,
J=6, 2Hz), 3.74 (3H, 5), 3.90 (1H,
1, J=2Hz), 3.95 (1H, d, J=15Hz).
4.62 (1H, d, J=15Hz), 5.21 (1H, q,
J=6Hz), 6.6 ~ 7.3 (4H, A₂B₂型),

NMR (ODC ℓ_5) δ : 1.59 (3H, d, J=8Hz), 3.70 (3H, s), ~ 3.7 (1H), 4.62 (1H, d, J=2.5Hz), 5.55 (1H, dq, J=6, 3.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

参考例 12 で得られた R* ベンゾイルオキシ体を S* ベンゾイルオキシ体と同様に反応、 処理 すると目的の R* 体が得られた。

R_f=0.28 (塩化メチレン)

NMR (ODO83) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz), 3.64 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.72 (3H, s), 4.81 (1H, d, J=2.5Hz), 5.51 (1H, q, J=6Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1750, 1712, 1600, 1580 谷考例 18.

7.89 (1H, s)

参考例 19.

 $\frac{dl - 3.4 - h \ni \nu x - 1 - (4 - y h + \nu)}{\sim \nu \wp \nu) - 3\alpha - [(1R^*) - 1 - T + h + \nu]}$ $\forall x \ne \nu] - 4 - x \ne -\nu - 2 - T + \psi / \nu$

参考例 14 で得られた化合物(B* と 8* の まざり) 200 町を用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1) により精製すると目的化合物 200 町が得られた。

 $R_f = 0.56$ (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) NNR (ODO δ_3) δ : 1.32 (3H, d, J=6Hz), 1.95 (3H, s), 2.45 (1H, d, J=25Hz), 3.32 (1H, dd, J=8, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 3.92 (1H, d, J=15Hz), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 3.92 (1H, t, J=2.5Hz),

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 \sim 7.3 (4H, A₂B₂ \boxtimes)

参考例 20.

1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - T セチ ル- 4 - (2 2 - ジェトキシエチル) - 2 - T ゼチジノン

ジェトキシブロビルアルデヒド2 9 をベンゼン30 9 に溶解し 1.68 9 の p ー アニシジン 及び5 9 の無水硫酸マグネシウムを加える。 室温にて 20 分攪拌。 ろ過後、 減圧下溶媒留去する。 残済を塩化メチレン 20 ml に溶解し、 これにイミダゾール 1.12 9 を加える。全系を-30° とし1.25 ml のジケテンを加え、 2 時間かかり反応温度を-30°から 10 セとする。

塩化メチレンを加え、水洗後 MgSO4 にて乾燥。 粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

を加え、同温にて 5 分間撹拌する。酢酸エチルついで希塩酸を加え、有機脂を分離する。 MgSO』にて乾燥後域圧下容棋留去。 残渣をクロマトグラフィー(酢酸エチル:シクロヘキサン= 2 :1)により精製すると目的化合物 463 号が得られた。

NMR (ODO ℓ_3) ∂ ppm : 1.02 ~ 1.04 (9H, m), 1.55 ~ 2.60 (2H, m), 3.13 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 3.27 ~ 3.87 (5H, m), 3.82 ~ 4.32 (2H, m), 4.60 (1H, d, J=5.5Hz), 3.72 (3H, s), 6.7 ~ 7.3 (4H, A₂B₂ 型)

参考例 22

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - h \cdot \beta \cdot \nu \cdot x - 1 - (4 - \beta \cdot h + \nu)}{7 \cdot x - \nu \cdot (1 - \alpha \cdot \nu) \cdot (1 - \alpha \cdot \nu) \cdot (1 - \alpha \cdot \nu) \cdot (1 - \alpha \cdot \nu)}$ $\frac{f \cdot \nu}{-r \cdot x + \beta \cdot (1 - \alpha \cdot \nu)} - \frac{1}{2}$

フィー (シクロヘキサン: 酢酸エチル= 3 : 1) により精製すると目的化合物 930 m が場られた。 Rf=0.45 (シクロヘキサン: 酢酸エチル=1:1) NMR (ODO&5) ð: 1.15 (3H, t, J=6.5Hz), 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H, m), 2.35 (COCH₅, s), 3.4 ~ 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 ~ 4.85 (2H, m), 6.8 ~ 7.5 (4H, A₂B₂ 型)

参考例 21.

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu x - 1 - (4 - y h + \nu)}{2x = \nu - 3\alpha - (1 - k h - k \nu x + \nu) - 4 - (22 - \nu x h + \nu x + \nu) - 2 - 7 + 4 - (22 - \nu x h + \nu x + \nu) - 2 - 7 + 4 - \nu$

参考例 20 で得られた化合物 600 90 をテトラヒドロフラン:メタノール= 10 : 1 の 混合容 供 15 以に容解し、-20 ℃にて 150 90 の NaBH4

参考例 21 で得られた化合物 230 mを 1 mlの 無水塩化メチレンに容解し、ビリジン 0.2 ml つ いで安息香酸クロリド 150 mを加え 20 時間 室 温にて攪拌。反応液を常法に従つて処理し得られる残済をシリカゲルクロマトグラフィー(シ クロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1) により精 製すると目的物 260 mが得られた。

NMR (ODC ℓ_3) δ : 1.80 (2.25H, d, J=6Hz), 1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), 5.25 \sim 5.75 (1H, m), 6.7 \sim 7.7 (7H, m), 4.69 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 \sim 8.25 (2H, m)

参考例23

参考例 22 で得られた化合物 260 可を テトラヒドロフラン 8 叫と水 2 ℓの混合溶媒に溶かし、 水冷下 1 ៧の渡場酸を加える。 2 時間攪拌後、 酢酸エチルを加え、水洗。乾燥溶媒を留去して 得られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1) により精製すると目的化合物 140 可が得られた。

 $R_f = 0.3$ (酢酸エチル: シクロヘキサン= 1:1) NNR (CDO ℓ_5) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz),

1.54 (3H, d, J=6Hz), 25 ~ 3.5 (3H, m), 3.72 (3H, s), 4.10 ~ 4.55 (2H, m), 5.4 ~ 5.8 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m), 7.7 ~ 8.0 (2H, m), 9.74 (1H, br, s)

参考例 24

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.7 \times 2 - 1 - (4 - 3.4 + 2.4 \times 2.$

チル)-4-フエニルチオカルポニルメチル-

2 - アゼチジノン

参考例 24 で得られた化合物 90 町をジメチルホルムアミド: アセトニトリルニ 1 : 1 の混合容媒に容解し、カルボニルジイミダゾライド 60 町を加え室温で 30 分間撹拌する。 反応液に 60 町のチオフェノールを加え 2 時間 撹拌する。 反応液に酢酸エチルを加え、希水酸化ナトリウム水、水の順で洗う。 乾燥後溶媒を留去して得られる 残渣をシリカゲル薄値クロマトグラフィー(シクロヘキサン: 酢酸エチルニ 2 : 1 Rf = 0.3) により精製すると目的物 70 町が得られた。

参考例 26.

' (38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

参考例 23 で得られた化合物 140 写を・Tセトン2 ml に溶解し、ジョーンズ試薬(100 号)により室温で 3 分間酸化する。反応液を酢酸エチルで抽出し、水洗、 Mg304 で乾燥する。 溶 英を留去して得られる残盗をシクロヘキサン:酢酸エチル=1:1 の系にて分取用シリカゲル TLCに付し Bf=0.1 近辺より目的化合物 91 写が得られた。

NMR (ODO8₃) &: 1.51 (1H, d, J=6Hz),
1.54 (2H, d, J=6Hz), 23 ~ 3.5 (3H,
m), 3.70 (3H, s), 40 ~ 44 (2H, m),
5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m),
7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

参考例 25.

 $\frac{d8 - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 1.2 + 2.2)}{21 \times 2.2 \times 2.2}$

- 3 - [(1R) - 1 - ブチルジメチルシリル オキシエチル] - 4 - エチニル - 2 - アセチジ

実施例 3 により得た R 配位のハイドロキシエチル体 90 町を DNF 3 以に溶解し、 レーブチルシメチルシリルクロリド 160 町及びイミダゾール 36 町を加え 10 時間放置。酢酸エチルを加え、水洗。 Mg SO4 にて乾燥後、溶媒留去。 シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1 にて R f = 0.65 の部分をクロマトグラフィーにより分離する。目的化合物 100 町が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ ° -112° (c=1, OHO\$5) NMR (ODC\$5) δ : 0.06 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.26 (3H, d, J=6Hz), 2.47 (1H, d, J=2.5Hz), 3.29 (1H, dd, J=3, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 4.27 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.52 (1H, 1, J=25Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂ 型)

参考例 27.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル)
- 3 - ((1R) - t - ブチルジメチルシリル
オキシエチル) - 4 - フェニルチオエチニルー
2 - アゼチジノン

参考例 26 により得たシリル体 60 町を無水テトラヒドロフラン 2 別に召解し、-78 でにてブチルリチウム液 0.25 刻 (1 別中 1.6 ミリモルブチルリチウム無を含むヘキサン液)を-78 でにて加え 30 分投拝。ジフエニルジスルイド 75 町の1 別テトラヒドロフラン液を加え、-78°~40°に 2 時間半投拝。 酢酸エチルを加え、有磁磨を水洗 3 回。 MgSO4 にて乾燥後シクロヘキサ

液をゆつくり加える。 10 分間撹拌。 酢酸エチルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1 の系で $B_f=0.54$ の部分を単離精製する。目的化合物 30 > 9 が 得られた。

> 出 斯人 三 共 株 式 会 社 代理人 弁理士 怪 出 庄 治

NMR (ODO δ_3) δ : 0.08 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.30 (3H, d, J=6Hz), 3.37 (1H, t, J=3Hz), 3.74 (3H, s), 4.3 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.77 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

 $(a)_{D}^{24}$ -96° (c=1, OHO l_{3})

参考例 28.

参考例 27 で得たチオフエニル化体 60 町を 2 × のアセトニトリルに容解し、氷冷下 240 町のセリックアンモニウムナイトライトの 2 × 水容